# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
  - TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
  - (°) FADED TEXT
    - ILLEGIBLE TEXT
    - SKEWED/SLANTED IMAGES
    - COLORED PHOTOS
  - BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
  - GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

					•	
,						
					 •	
		4				
	•					
	:					
•						
						•
		•	•			
	•		,			
		•		•		
			•	,		
	·					

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

03-139566

(43) Date of publication of application: 13.06.1991

(51) Int. CI.

CO8L 83/12 CO8K 3/00 CO8L 71/02 H01B 1/12 H01M 6/18 H01M 10/40

(21) Application number : **01-277835** 

(71) Applicant: TORAY DOW CORNING SILICONE CO

(22) Date of filing:

25. 10. 1989

(72) Inventor: NAKAMURA TAKASHI

#### (54) ION-CONDUCTIVE MATERIAL AND ITS PREPARATION

(57) Abstract:

PURPOSE: To prepare an ion-conductive material improved in the ionic conductivity and suitable for the use as a solid electrolyte of an electronic device by dispersing a metal ion of the group I or II of the periodic table in a specific crosslinked copolymer.

CONSTITUTION: An organopolysiloxane of formula I (wherein R1 is a monovalent org. group; R2 is an alkylene or arylene group; R3 is a divalent org. group; R4 is an alkylene group; R5 is R1; (1) is 0-1000; (m) is 2-1000; (n) is 1-1000; and (p) is 1-100), a polyoxyalkylene of formula II (wherein Z is an aliph. unsatd. hydrocarbon group; R6 is a divalent hydrocarbon group; R7 is an alkylene group; and (q) is 1-100), and a metal ion of the group I or II of the periodic table are compounded. The resulting compsn. is irradiated with ultraviolet rays to conduct the crosslinking reaction between the organopolysiloxane and the

1

11

LEGAL STATUS

polyoxyalkylene.

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application

polyoxyalkylene, thus producing an ion-conductive material wherein the metal ions

are dispersed in the crosslinked copolymer of the organopolysiloxane and the

other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

OD 特許出願公開

## @ 公 關 特 許 公 報 (A) 平3-139566

®Int.Cl.5	識別記号	厅内整理番号	₩公開	平成3年(199	91)6月13日
C 08 L 83/12 C 08 K 3/00 C 08 L 71/02	LRY LRX	6609-4 J 7167-4 J			
H 01 B 1/12 H 01 M 6/18 10/40	Z E A	7244-5G 8222-5H 8939-5H			
		多杏諳求	来語求 清	音求項の数 3	(全8百)

◎発明の名称 イオン薬電性材料およびその製造方法

②特 顧 平1-277835

②出 類 平 1(1989)10月25日

Ø発 明 者 中 村 隆 司 千葉県市原市有秋台西1丁目 6番地 ⑦出 願 人 策レ・ダウコーニン 東京都中央区日本橋室町2丁目3番16号 グ・シリコーン株式会 社

明 和 包

1. 强切の名称

イオン製価性材料およびその製造方法

- 2. 作許請求の問題
- 1 (A) 股式

(式中、 R!は 1 個の有級基、 R\*はアルキレン 基もしくはまたはアリーレン基、 R\* は 2 個の有級基、 R\*は 1 個の有級 基、 R\*は 1 個の有級 基、 R\*は 1 個の有級 基、 B は 6~1000の整数、 m は 2~1000の整数、 m は 2~1000の整数、 p は 1~100の整数 である。) で示されるオルガノギリシマキランと {B} — 吸 O で示されるオルガノギリシマキランと {B} — 吸 T で示されるオルガノギリシマキランと {B} ← 取 位 アルキレン は、 g は 1~100の 寛敬 である。) で示されるポリオキシアルキレンとを反応させてなる 共重合体 四種物と、 (C) 周 間 過 表際 I 派

または第月族の金融イオンからなり、 該金器イオンが前記共重合体領機物中に分散していることを特徴とするイオン単電性材料。

2 (B) 飲分のポリオキンフルキロンが一段式 O・Q・R・「R・O)ト・B・・ (式中、Qは脂肪液不飽和 災化水素は、R・は2 征族化水素法、R・はアル キレンは、R・は1 位の有機法、Fは1-100の 整数である。)で示される分子網片末端に筋肪 版不飽和熨化水業盛を育するポリオキシアルキ レンを合称するものである、特許明束の荷囲第 1 項型数のイオン等電性材料。

3 (A)-他式

(式中、 R\*は 1 値の有機基、 R\*は T ルキレン 基もしくはまたは T リーレン 基、 R\* は 2 位の 有機 は、 R\*は T ルキレン 基、 R\*は 1 値の 有機 は、 8 は 8 ~ 1000の 変数。 かは 2~1000の 変数。

#### 初期平3-139566(2)

日は1~1000の変数、りは1~106の整数である。)で示されるオルガノボリシロキサンと(B)一般式 2·R\*-(R\*0)q·R\*-2 (式中、乙は脂肪能不 改和及化水素基、R\*は2面皮化水素基、R\*はフルキレン基、 qは1~100の整数である。)で示されるポリオキシアルキレンと(C)周期部 アボニ版または郊耳底の金属塩からなる最合物に 紫外線を類別して、前足(A)成分と(B)取分とを現場反応すしめることを特殊とする、イオン 存在性材料の製造方法。

#### 3. 売朝の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明はイオン帯電性材料およびその製造方 住に関する。

【従来の技術および発明が解決しようとする選 加つ

近年、電地、及示本子(ECD等)等の電子 デバイスは、高性能化、小形化、可製化が一般 と進んでいる。 それに伴いそれらに用いられる イオン専電性材料も高性能化はもちろんのこと、

イ)合有をせる電解器(金属塩)の溶解量が十 分に入るく、かつ、イオンに解測させる能力が 大きいこと。

ロ)解雑したイオンが高分子マトリックス中を 移動し誘いこと等があげられる。 以上の条件を 図体化、高信制性、基番軟性、高成形加工性、 副銀性等種々の基立な要求がなされている。

世来、このようなイオン専犯性材料としては、 (1)和解質を水、水性的剤または有機溶剤に溶解 1. た形観質溶液:

[2]ペータ・アルミナ ( B - AlgO<sub>2</sub>) 、 室化リチウム ( Lr, H) 、 ヨウ化リチウム・アルミナ ( Lil-i l, O<sub>2</sub>) 、 ヨウ化却ルビジウム等の無機質からなる固体推翻質材料:

(1)紅分子健康マトリックスに周期律表所 [ 抜または予算が全国の塩を溶解、分散させた固体電解が対対 1:

午が切られている。

しかし、(1)の電報質療施は、材料に水または 打機能解答の厳保を用いているため、電子デバ イス外部への翻線という問題が常に存在し、こ の訓練によりデバイスの性能労化や関連部品の 切割を引き起こす場合がある。この欠点を改善 するために、電解質溶液中に高分子化合物を促 合して観状あるいはゲル状にしたイオン専用性

**満たす高分子構造としてはPRO(ポリエテレ** ンオキシャ)等のポリエーナルセグメントを含 む思維体が比較的よい異雑性を示すため、種々 検討がなされている。 しかし、 PEOの単体を **忽礁しただけでは分子運動性に限罪があり、室** 誰で十分な導電率が得られていない。 そこで、 この欠点を改良するために、分子運動性の極め てあいンロキサンセグメントとPEOセグメン トとを狙み合わせた固体電解質の合成が試みら れている。例えば、特勝昭 60-216463号広復、 待岡朝80-217281号広報および特開昭63-142081 母広相には51-0-C紡合により結合されたシロキ サンとPEOとの共銀合体の架積物にリチウム イオン等を分放させてイオンの電性材料とした ものが起されている。 しかし、51-0-C結合は水 の存在により容易に切断されるため、 材料とし ての敗級が極めて不便である。 また、ソリッド ステートアイオニクス (Solid State louics) .(5.<u>231(1</u>986)丹にはポリエチレングリコールを 個額に有するポリシロテサンを2官能性インシ

#### 羽周平3~139566 (3)

アナートにより顰幅団化させ、 金鳳イダンを分 放きせてイオン都国位は科としたものが関係さ れている。しかし、この恐合、十分な如应を出 すなで固化なせるにはNCOOの分をOH底に 対して十分に通知に加えなければならないが、 娘存NCOMは冠油等のタパイスに狙み込んだ 場合、最低材と皮庇を起こす恐れがあり、実用 化には関題がむった。 さらに、特別昭 62・2001 69号広報にはシロキャンとPEOとの契報窗の 复造方法として自会組織によるヒドロシリル化 反応や放射切(電子線等)の瞭射による契照方 柱を領げ、これらに、 企風イカンを分散させて、 イオン型電性材料としたものが関示されている。 しかし、これらの方法の場合、まず、白金雄嶽 を用いる場合は、 系内に自金が処置することに なり、得られた関体電器質は潜血を至するので、 **盗示忍子には遡さないばかりか、リチウムイネ** ン群のキャリアイオンの努動皮を低下させる患 れがあった。また、放射線による架橋方径は以 上のような欠点は瞭点できるが、最初に英文な

代用がかかるため、実用化には至っていない。 また時間四 62-200160号佐田等に明示された イヤン可能性材料の理路方法は、2和以上の原 料を相待させるために南級耐利を用いる必必が めった。有人的何の使用这一部の短島には別用 できないばかりか工程の損運化を相当、全たのへ 労勉成の悪化、周辺料料の損傷、及次生成のへ 労勉成の悪化、周辺料料の損傷、及次生成のへ の協利の処理が構定できても、治剤が必須及の の協利の処理が構定できても、治剤のの配定と 定該性が完全には母互されず、結局部品の品便 の低下、再型性のなき可に追び付くため実用化 には問題があった。

このように、 双在まで選錠されたポリシロキサンと他の高分子材料の現構物からなる歯の冠 深質は、 いずれも特性あるいは関急方法に欠点を存しており、 前丞の電子デバイスへの応用としては設足すべきものではなかった。

本義明者らはかかる関連点を環状すべく登康 機打した健康、特定の異館合体機能物中に特定

の金属イケンを分散させてなる材料が、上記の ような欠点がなくイオン可配股に収れ、 またぞ の製剤方益が上記のような欠点を払拭で立るこ とを見出し本類明に到路した。

本鬼明の目的は電池、 変示記予等の冠子デバイスの関体電器質として肝面に 便用可能なイオン 減電性材料 およびその 製造方法を収促するにある。

[ 與題の解決手致とその作用] かかる本発明は、

(A)-吸式

R' - 510(5(0)) (

く式中、R1は1面の有製造、R\*はアルキレン 灰もしくはアリーレン島、R<sup>2</sup>は2面の有氧法、 R\*はアルキレン島、R<sup>6</sup>は1面の有販路、9は 0~1000の景数、mは2~1000の電配、nは1~ 1000の電点、pは1~100の変数である。)で示 されるオルガノギリンロキサンと(B)一級式 O-2-10 (計で) q-10・2 (式中、 Zは傍り線不協和 放化 な 双語、 R・は 2 部の 放化 水 泉路、 R・は アルキレン 基、 Q は 1~100の 室 量 で ある。 ) で 示される なり オケンアルキレンと を反応 きせて な る 失武 合 体 架 稲物 と、 (C) 圏 別約 安 箏 I 蘇 ま た は 环 耳 鯨 の 全 図 イ キン から な り、 数 全 図 イ キン が 阿 紀 共 理 合 体 架 綴 物 中 に 分 散 し て い る こ と を 野 苞 と す る イ オン 深 電 な 好 和 に 図 す る。

これについて説明するに、(A)成分のオルガノポリンロキサンは、本発明のイオン均配登村料の残配合体疑問問を解成する主用となるものであって、配共組合体型影响を形成するためには1分子中に2個以上のメルカブト器含有炭化水浸透を有することが必要であり、なた、優れたイオン切配性を示すためにはオキンアルキレン
あを有することが必要である。

かかるオルガノポリシロネサンは上式中、 R! は、メテル路, エチル區, プロピル路等のアルキル匹, フェニル岳。 トリル區, キシリル路等

### 得開平3-139566 (4)

のナリール苗; ペングル基、フェネテル基等の アラルキル基で例示される1値の有機基であり, これら R!は怪好性および良好な共成合体無据 物の形成性の観点からはその半数以上がメテル 茲でむることが好すしい。 Rェ はメチレン乱 エチレン基、プロピレン基等のアルキレン語も しくはフェニレン品 トリレン島 キシリレン 基等のアリーレン茲である。 R™は式R\*・S‐( 式中、 R\*は前記と同じ)、 前足のようなアル キレン廷、アリーレン革等で劈示される2種の 有性族である。 R \* はメナレン 痣 エチレン 恭 プロピレン基 プチレン基 ペンチレン基 へ キッレン基。 ヘプチレン旅等のアルキレン族で ある。R『はノテル基。エテル末,プロピル共 姿のアルキル戯: アセチル族またはプロピオエ ル基帯のアシル基で削尿される1面の有機基で ある。 9 世0~1600の範囲内、mは2~1900の種 聞内。 nは 1~1000の範囲内であり、これらは 特に限定されないが、 (A)成分と(B)成分が相 始するためには( f + m )と n の比単は(1:5)~(

PEO単位を導入し、高イオン導電性を発現する役割を果たす。

かかるボリオキンアルキレンは上式守の脂肪 ピニル基、アリル基、ブロベニル基等の脂肪、 不放出化水素基である。R e はメチレン基、 本チレン基、ブロピレン基、ブチレン基、等のア ルキレン基、ヘキンレン基、ロピレン基、等のア ルキレン 基 医 で アリリーレン 基 医 の ア ア リーレン エ ア リーレン エ ア リーレン エ ア リーレン エ ア ガレン 基 医 の ス チ レン 基 で ひ と ア ル 車 超 レン エ テ レン 基 、 ヘキ レン 基 、 ヘ デ ナ レン 基 、 ペ キ レン 基 、 ヘ キ レン 基 、 ヘ オ ナ レン 基 、 ヘ キ レン 基 、 ヘ オ レン 基 、 ヘ キ レン 基 、 ヘ オ レン と 基 で の ア ル キ レン 基 で 最 面 内 が 好 ま し い。

(B)成分は上記のような1分子中に少なくとも2個の脂肪族不均和炭化水果基を含有するポリオキシアルキレンであるが、このポリオキシアルキレンが1-吸式

Q.B. (R.0)r-B. (式中, Qは脂肪族不均和

5:1)の範囲内が好ましい。また、製造の容易さ、 丸型合体架積物としての適度の硬さを得るため には、(2+n)とmの比率は 0.01~100の範囲 内であり、(2+m+n)は 10~100の範囲内が 好ましい。

かかる非面合体の合成方法としては個々の方法としては個別により、その1つの方法としては個別によいカナトアルキル基を有するジオルガノポリンと、 片末端に積 数を有するが、まます。 中本 地位 本場に 非反応性の 育機 基を する かまま かっという また は ラ リカル 関 婚 割の 存在 下で 密 被 内で 容 表に に える。

(B)成分のポリオキンアルキレンは、上記(A)成分の弾機器であり、短機制としての働きをするためには、1分子中に少なくとも2個の胎筋族不飽和族化水素基を含有することが必要である。また、(B)成分は共量合体架模物中に

炭化水紫蓝。R®は2値の炭化水素底。R®はア ルキレン法。Rロは1番の有機基。『はし~idd の拡放である。 )で示される分子銀片末端のみ に脂肪膨不飽和炭化水素基を有するポリオキツ アルキレンを食存するものを使用してもよい。 この一般式で示される分子額片末端のみに簡助 版不飽和炭化水素基を育するポリオキシアルキ レンは上記(A)成分のメルカプト基に付加反応 し、共国合体県協物中にポリオキシアルキレン のグラフト痴を形成させる働きをする。本発明 においては、かかるグラフト館が若干存在した 力がイオン専団性が向上する傾向にあるので、 より高いイオン野磁性が要求される場合は、 (B)岐分としてこの棚のおりオキシアとキレン を含有することが好ましい。 かかる分子額片末 雌のみに肥助版不飽和炭化水素基を有するポリ オキシテルキレンは上式中。 Qはてと同様な雅 助旅不飽和後化水業基。 R \*は R \* と同様な 2 56 の反化水素基。 R\*はR\*と同様なアルキシン基 R14はメチル益、エテル基、プロピル基等のア

i

特別平3-139566(5)

ルキル缶; フェニル基。ナフテル基等のアリー ル茁; アセチル茲またはプロピオニル基等のア シル基である。

本発明のイオン群電性材料は、上記のような
(A)成分と(B)成分とを反応させてなる我強合体報情的と(C)関制很表第I 版または第I 版の
金属イオンからなるものであるが、この共重合体製機物は、主に(A)破分中のメルカプト誌と
(B)成分中の脂肪灰不飽和炭化水煮茲との行知
反応によって形成されるものであって、その反応不致としてはメルカプト跃と脂肪
成本発达との行知反応に用いられている従来公知の反応手段、例えば、電子線、X線、競外線
帯のエネルギー線を照射する反応手段が利用で
きる。

(C)取分はイオン専電性付う割であり、これは、周期性を第【線または第且線に属するものであればよく特に限定されない。かかる金属イオンとしてはリテクム、ナトリウム、カリウム、カルンウム、マグネシウム等の金属イオンが網

一に分散し深くなり、また 0.005未満になると 高いイオン組織率が待続くなるからである。

本発明のイオン碧冠性材料は、一般のメルカ プト基を行する化合物と脂肪族不飽和酸化水菜 髙を有する化合物との村加反応に使用されてい る従来公知の技術手段および高分子物質中に企 弱塩を分散させる避棄公知の技術手段を組み合 わせることによって容易に製造される。 これら の一例を挙げれば、例えば、(A)成分と(B)成 分の混合物に数外級等のエネルギー談を開射し、 (A)成分と(B)成分からなる共函合体型調物を 近り、 これを有限所須に邸嗣させた後、 (C)成 分を混合し分散をせる方法: (A)成分~(C)成 分からなる混合物に紫外根等のエネルギー観を 斯射して(A)成分と(B)成分からなる共重合体 架構物を遊ると同時に(C)成分を分散させる方 法が挙げられるが、 本発明のイオン専権性材料 を製造するには、次のような製造方法が移まし

すなわち

示される。 これらの中でも単位体限あるいは単位重量当りのエネルギー密度を大きくするためにはサチケムイオンが好ましい。 また、 本発明のイオンの事性材料を電池などに適用する場合は、 用いられる電極材と同様のイオン (例えば、単極材がリテウムの場合はリテウムイオン)を選択することが好ましい。

かかる(C)成分は、通常、会国塩の形態で促用される。全国塩の和類としては、いずれでもよいが、イオン将取性を高めるためには過塩深酸サチウム (LiBfa), ホウファ化リチウム (LiBfa), リンファ化リチウム (LiPfa), 三ファ化メタンスルホン殴りチウム (LiCfaSOa)。ヨク化リチウム (LiI) 等が好ましい。

また、その分散量は共立合体架積物中のオキシアルキレン族のモル数 [RO] に対する塩のモル数 [S] (例をは『LICIO』] 等) 比[S] /[RO] は 0.005~0.25とすることが好ましく、より好ましくは4.01~0.05である。これは
[S] / [RO] が0.25を越えると金級塩が均

「(A)一般式

R' R' B' I R',SIG(SIG) 2 (SIG) a(SIG) aSIB', I I I R' B' SB B' - (R'G) p- B'

(式中、R は1個の有极基、R\*はアルキレン語もしくはまたはアリーレン基、R®は2倍の有极基、R\*は1点の有級基、R\*は1点の有級基、R\*は1点の有級基、R\*は1点の有数基、R\*は1点のの整数、B は1~1000の整数である。} で、1000の整数、P は1~1000を数である。}で、2・10~(R\*0)q・8°・2(式中、 Z は脂肪酸不 数和数化水系基、R\*は2面数化水系基、R\*はアルキレン基、Q は 1~100の整数である。〉で、1000を数である。〉で、1000を数である。〉で、1000を数である。〉で、1000を数である。〉で、1000を数である。〉で、1000を数である。〉で、1000を数である。〉で、1000を数である。〉で、1000を数である。〉で、1000を数である。〉で、1000を数である。〉で、1000を数である。〉で、1000を数は1~1000を数である。〉で、1000を数は1~1000を数である。〉で、1000を数は1~1000を数である。〉で、1000を数は1~1000を数である。〉である。

これについて説明するに、ここで健用される (A)成分と(B)成分は前記イメン毎電性材料の

-575-

#### 短期平3-139566 (6)

説明の項で詳遠した(A)成分と(B)成分と同じである。

(B)成分の配合割合は(B)成分中の弱筋線不飽和炭化水素等のモル数と(A)或分中の弱がメルカブと(A)或化水素等のモル数と(A)或の分中の様に対した。(1.0:1)の衛内が野まり、(1:2)ー(5:1)の衛内が野まり、(1:2)ー(5:1)の衛内が野まり、(1.0:1.0)ー(1.2:1.0)の衛内が特に好き、(A)成分と(B)成化のより、(A)成分と(B)成化のより、(A)成化のより、(A)成別がある。は、(A)成別がある。は、(A)成別がある。なが、(B)などのようには、(B)などのようには、(B)などのようには、(B)などのようには、(B)などのようには、(B)などのようには、(B)などのようには、(B)などのようには、(B)などので、(B)などのは

(C)成分は前記イオン導電性材料の説明の項で詳述した(C)成分と同じであり、その配合量

せてもよい。 かかる有性溶剤は特に限定されないが、例えば、ナトラヒドロフラン。 ジオキサン、アセトニトリル、 ジメチホルムアミア、ジメチルスルホキシアが挙げられる。

また、 この反応は、 通常は業外級頭射下での 県機反応を促進する作用効果を示す光増無剤の 存在下で行われる。 かかる光坶感剤としては鉄 外線硬化型機能に適常用いられる公知のもので よく、これには、アセトフェノン。 ペンゾフュ ノン、トリメチルシリルペンプフェノン、プロ ピオフェノン。 2-メチルアセトフェノン。 4-メ テルアセトフェノン。 ペンダインエテルエーテ ル、 ジメチルポリシロキサンの再来端にペング インがエーテル結合した化合物。 しいイソブロ ピル)フェニル・1-ハイドロキシイソプロピル ケトン。 4-アリルアセトフェノン。 3-ペンチル アセトフェノン。 いろとキンペンゾフェノン等 の芳香族ケトン。トリブュニルアミン等のアミ ン化合物にアゾビスイソプチロユトサル等のア プ化合物が例示される。 この光増感剤の使用量 は(A)成分と(B)成分との合計量 100直置部に 対して0.5~20位量部である。これは0.5重量部 末頃になるとイオン導電性が低下し実用に供き なくなるからであり、一方、20重量部を終える と均一な混合物として得られないからである。

この方法においては(A)成分~(C)成分からなる配合物に番外線を照射し、前記(A)成分と(B)成分とを架構反応させるのであるが、この(A)成分と(B)成分の混合は進はん等の機作で移動に均一に混合できる。この混合は(C)成分を(A)成分または(B)成分に予め溶解させてよう。(A)成分を混合させた後に(C)成分を振合としても成分を混合とであるがはが、溶解時間が効果には心等の操作でも可能がが、溶解時間が効果的である。

また、溶解工程において溶剤の使用が許容で きる場合には、有機溶剤中で(A)成分~(C)成 分を混合、油解させ、しかる後に複剤を蒸発さ

#### [実施詞]

以下、実施例にて、本発明をより詳細に設切する。 尚、イオン導電性率の測定は次の方法により行った。

〇イネン毎電車の制定方法

イオン非電性材料をフィルム状に成形し、測

#### 特別于3-139566(プ)

定用試料とした。 この試料の原さをマイクロメーターで測定した後、 その両面に直径しての円形プレート状の自金質塔を密管し、 この全体を任意の温度に設定できる課任等局の中に設置し、10・6 lori以下の高具空はで終圧して試料の状態が十分に平符に逃した後、 して尺メーター (最 阿ヒューレットバッカード社解4192人) により5 bz~ 1 3 4 2 の交流を圧を仰加し、 複名インピーダンス技によりイオン存留率を測定した。実際例1

下記に示される化合物(1)0.796g、化合物(2)0.2048 および沿地 案 健りチウム 31.20g とを 提は 人 混合し、 都音級を 部財して十分に 海綿させた。 この混合物に 党地 感 剤として (4・インプロビル)フェニル・1・ハイドロキンインプロビルケトンを 約20 平 加え 均一に 最合し てイオン 将 電性 組成物を 印た。 この 頭 成物を、 3 cm 四方のテフロン 製の 畑に 旋し込み、 垂直 上方より 西 圧水 健 ランブからの 1600/cm の 張外娘を 5 cm の 距 記で 6 か 間 射 した ところ、 0.3 m の の で 2 の 過 明 な フィ

射し 0.3mの好さの選明なフィルムを成形し、イオン項は窓を測定したところ、 26℃で5.0×10°45°cm\*1の位が得られた。

#### 化合物(3):

CH: = CR - CH: O (CH: CH: O): 2 CH:

#### 平施 (引3

契格例 1 で使用した化合物(1)0.64%、下記に示される化合物(4)0.351g および過塩器酸リチウム33.5 cc を度はん配合し、超音板を磨射して十分に避解せしめ、次いで光増感剤として(4-イソプロピルケンを約20 cc 加えイオン導電性組成物を得た。この組成物について、 5 施列 1 と同様にして 賃外線を照射し 0.3 cc の 厚きの選明なフィルムを成形し、このフィルムのイオン導電率を測定したところ、 25 C C 2.7×10-45・co-1の低が得られた。

#### 化合物(4):

CR = CH - CR - O ( CH = CR = O ) + 2 ( CR = CHO ) + 2 CH - - CF = CH =

ルムが得られた。 さらにこれを10℃で2日間 鉱 圧乾燥させた後、このフィルムのイオン可電取 を引定したところ、25℃で 6.9×10-45.cm・1の 値が扱られた。

#### 化合物(1):

CH<sub>2</sub> CH<sub>3</sub> CH<sub>4</sub> CH<sub>2</sub> CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub> CH<sub>4</sub> CH<sub>5</sub> CH<sub>5</sub>

#### 化合物(2):

CH: ZCH-CO: O(CH: CH: O): , CH: -CO=CH:

#### 突越例 2

実施例)で使用した化合物(1)0.79%、化合物(2)0.136g、下記に示される化合物(2)0.085g および適均系限リチウム31.20gとを促はん成合し、超音波を照明して十分に溶解せしめた。次いで、光四盛剤として(1-インプロピル)フェニル・1・ハイドロキシインプロピルケトンを約20g加えたイオン韓国性組成物を得た。この雑成物について実施例した同様にして紫外線を頻

#### 実員例 4

下記に示される化合物(5)0.798%、化合物(2)0.214g および追悼器 世子ウム 32.7 agとを収はん混合し、超音波を照別して十分に解解させた。この混合物に光地感別として(4・イソプロビルケンを約20 cd 加え物一に混合してイオン等で性磁感物を得た。この超感物を、3 co 四方のテフロン製の回に渡し込み、遊政上方より高圧水位ランプからの1608/caの無外間を5 ca の距離でも砂踏射したところ、0.3 oo の厚さの遊りなフィルムが得られた。さらにこれを70でで2日間結任乾燥させた後、このフィルムのイオン尋應を起降された。25でで 4.6×10-8 S·cu-1 の値が得られた。

#### 化合物(1):

CB, CB, CR, CH, CB,

CD, S10(5:0), a (S10), b (S10), c S1CR,

CB, CR, SSE CR, CH,

CB, (CB, SCB, O), g CB,

特開半3-139566(8)

化合物(2):

CH2 = CH - CH2 O ( CH2 CH2 O ) | 2 CH2 - CH = CH2

【発射の効果】

本発明のイオン導面性材料は、(A)成分と(B)成分とからなる特定の批重合体無機物中に(C)成分の金属イオンが分散しているので室盤で高いイオン導電事を示し、これを電子デバイス等へ適用した際には被職れ、副作用等の参客がない等の特徴を育する。 従って高信頼性の製品が得られる他、無色活明のため幅広い用途が則待できる。また、その製造力法は、かかるイオン連電性材料を生産性よく製造し得るという特徴を育する。

特許出頭人 トーレ・クリコーン株式会社